



Lotex XI

Chemisches Entmetallisierungsbad

Lotex XI ist ein saures fluoridhaltiges Entmetallisierungsmittel zum chemischen Strippen von Zinn/Nickel von Nickel-Phosphor Legierungen im Tauchverfahren.

Bei Einhaltung der Arbeitsbedingungen wird der NiP Untergrund praktisch nicht angegriffen, sodass eine abermalige Plattierung ohne mechanische Zwischenbehandlung erfolgen kann.



Eigenschaften und Vorteile

- Entmetallisierung ohne Angriff des Untergrunds

Einsatzbereich

- Zinn/Nickel von Nickel-Phosphor





Technische Daten

Elektrolyteigenschaften	
Parameter	Bereich
Temperatur	20 – 40°C
Bewegung	empfohlen
Ablöserate	Ca. 1 µm/Stunde bei 20 °C

Erhältliche Produkte

6225000 Lotex XI

FÜR WEITERE INFORMATIONEN STEHEN WIR IHNEN GERNE PERSÖNLICH UNTER
+ 43 (0)2287 71073 ODER OFFICE@IWGPLATING.COM ZUR VERFÜGUNG